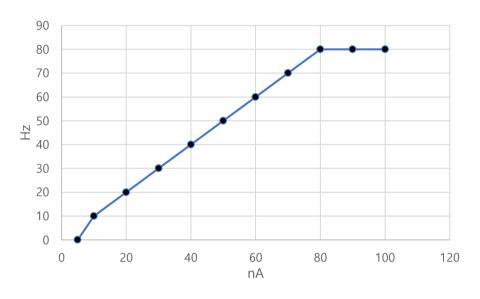
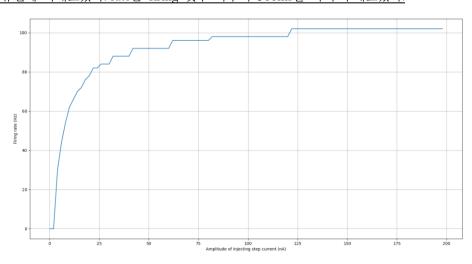
[Exercise 1.2] 입력 전류 I에 대해서, LIF 뉴런은 firing frequency f를 가지고 규칙적으로 firing한다. 만약 Imin 보다 I가 작다면 f는 0Hz가 되고, I가 커지면 f 또한 증가한다. 우리는 이를 f-I curve로써 표현할 수 있다.

- 1.2.1. refractory period가 3ms인 f-I 커브를 그려볼 것이다.
- a. 기대되는 f-I curve 모양을 그려보자.
- : <u>밑의 [그래프1]과 같은 curve가 나올 것이라는 걸 예상할 수 있다. 일정 전류까지는 주파수가 0이다가 임계값을 넘으</u>면 주파수가 입력 전류에 비례하여 증가할 것이다. 또한 최대 rate에 도달하게 되면 증가를 멈추게 될 것이다.



[그래프1] - 기대되는 f-I curve 모양

- b. 뉴런이 firing될 수 있는 최대 rate를 구해라.
 - : c의 f-I curve를 통해 100Hz-105Hz 정도가 firing될 수 있는 최대 rate일 것이라는 걸 확인할 수 있다.
- c. 0nA부터 100nA까지의 전류를 LIF 뉴런에 가해보자. 각 전류에 대해 500ms동안 시뮬레이션을 실행하고, firing frequency를 결정하여라. 이를 바탕으로 f-I curve를 그려보자.
 - : 밑의 [그래프2]와 같은 결과를 얻을 수 있다. b.에서 구해야 하는 firing할 수 있는 최대 rate를 구하기 위해 200nA까지의 전류를 LIF 뉴런에 가해보았다. rate는 firing 횟수 나누기 500ms를 하여 구해보았다.

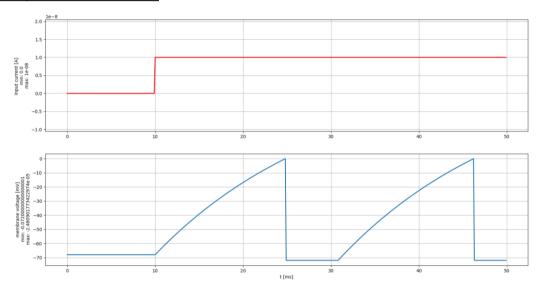


[그래프2] – f-I curve

[Exercise 1.3] LIF 뉴런의 파라미터들은 다음과 같다. Resting potential, reset voltage, firing threshold, membrane resistance, membrane time-scale, absolute refractory period. 우리는 알려진 test 전류를 주입 시키므로써 voltage response에 대한 뉴런의 속성을 결정할 수 있다.

1.3.1.

- a. 랜덤 파라미터 셋을 얻어보자.
- : LIF library 의 get_random_param_set() 함수를 이용하여 랜덤 파라미터 셋을 구해보았다.
- b. 입력 전류를 선택해보자.
- : 입력 전류는 10mA으로 설정하였다.
- c. 시뮬레이션 시간을 50ms로 설정하고, 시뮬레이션을 진행해보자.
- d. 이를 바탕으로 그래프를 그려보자.
- : 밑의 [그래프3]과 같은 결과가 나온다.

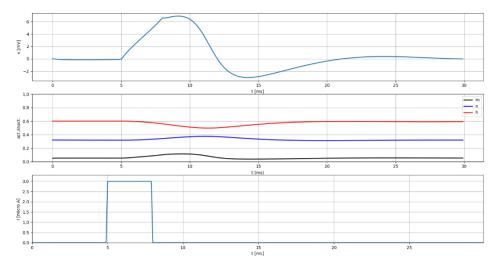


[그래프3] - 입력 전류를 10mA로 했을 때의 voltage response 그래프

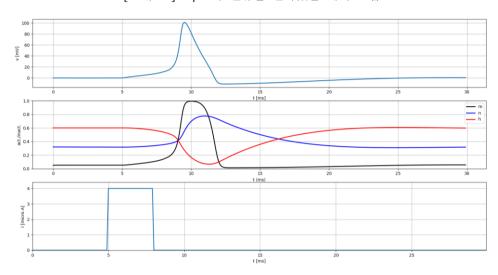
- e. 예측값(True Values)과 측정값을 서로 비교해보자.
- : 예측값(firing 되는 현상)과 유사한 것을 확인할 수 있다.

[Exercise 5.1] 다양한 입력 전류에 따른 HH 모델의 반응을 연구한다.

- 5.1.1. 최소 하나의 spike를 생성하기 위한 Imin을 구해보자.
- : spike가 생기는 지점을 찾기 위해 다양한 크기의 전류를 인가해 주었다. 1μ A부터 차례대로 인가하다 보면, $3\sim4\mu$ A 사이에 서 spike가 처음으로 생기는 것을 확인할 수 있다. 이는 밑의 그래프를 통해 알아볼 수 있다.



[그래프4] - 3uA의 전류를 인가했을 때의 모습

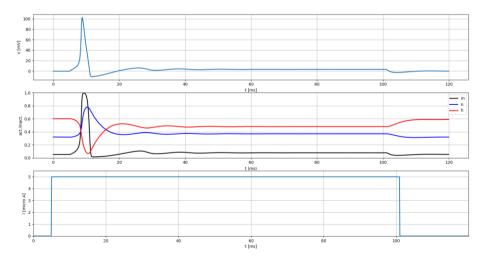


[그래프5] - 4µA의 전류를 인가했을 때의 모습

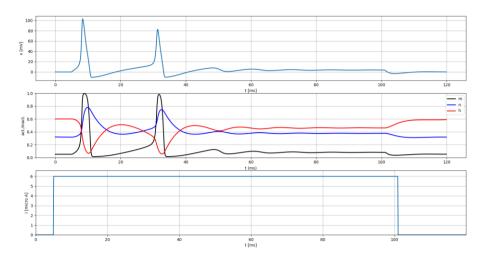
5.1.2. repetitive spike를 생성하기 위한 최소 step current amplitude를 구해라. 5.1.1.과의 차이에 대해 알아보자.

: 먼저 repetitive spike를 확인하기 위해서 simulation duration을 길게 잡고 시뮬레이션을 진행했다. 그리고 하나의 spike를 생성하기 위한 최소 전류인 4μ A부터 차례대로 인가해 보았다. 인가하다 보면 $6\sim7\mu$ A 사이에서 repetitive spike가 생기는 것을 확인할 수 있다. 이는 밑의 그래프를 통해서 알아볼 수 있다.

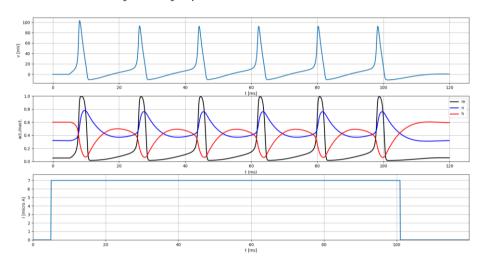
위의 5.1.1.에서는 한 번의 spike를 일으키기 위한 최소 전류에 대해 알아보았다. 우리는 두 시뮬레이션을 통해 repetitive spike는 단일 spike 보다 더 많은 전류 인가를 요한다는 것을 확인할 수 있었다.



[그래프6] - 5µA의 전류를 인가했을 때의 모습



[그래프7] - 6µA의 전류를 인가했을 때의 모습

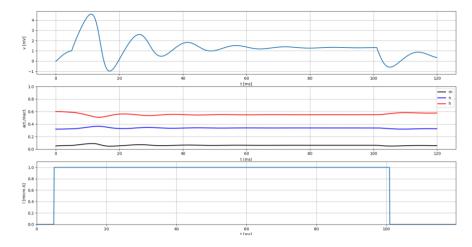


 $[그래프 8] - 7\mu A의 전류를 인가했을 때의 모습$

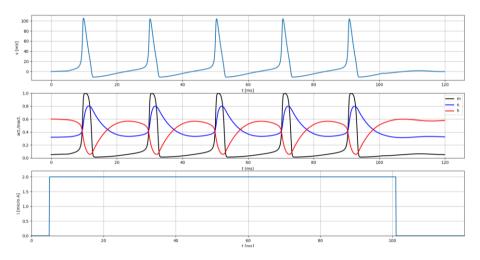
[Exercise 5.4] Brian2 model equations에 대해서 알아보자.

- 5.3.1. 소스코드에서 나트륨 채널의 밀도를 기존 밀도에 대해 1.4배로 변경해보자.
- : gNa = 120 * 1.4 * b2.msiemens 왼쪽 코드를 이용하여 기존 밀도에 1.4를 곱해 주었다.
- a. repetitive spiking을 일으키는 최소전류는 얼마인가?
- : repetitive spike가 생기는 지점을 찾기 위해 다양한 크기의 전류를 인가해 주었다. 1μ A부터 차례대로 인가하다 보면, $1\sim 2\mu$ A 사이에서 repetitive spike가 처음으로 생기는 것을 확인할 수 있다. 이는 밑의 그래프를 통해 알아볼 수 있다.

우리는 5.1.2에서 기본 HH model에서 repetitive spike가 생기는 최소 입력 전류를 알아보았다. 이와 이번 시뮬레이션에서의 결과를 비교해보면 이번 시뮬레이션에서의 repetitive spike를 위한 최소 전류가 더 낮은 것을 확인할 수 있다. 이는 soduim의 conductance가 높아질수록 뉴런의 활성화 임계값이 낮아지기 때문이란 걸 예측할 수 있다.

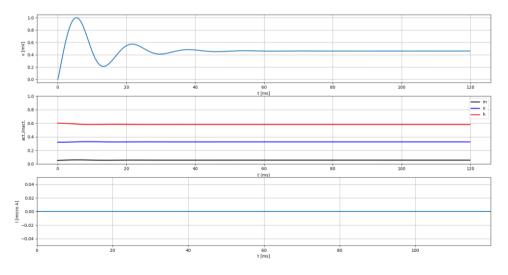


[그래프9]- 나트륨 채널의 밀도가 기존에 대해 1.4배인 뉴런에 $1\mu A$ 의 전류를 인가했을 때의 모습



[그래프10] $_{-}$ 나트륨 채널의 밀도가 기존 밀도에 대해 1.4배인 뉴런에 $2\mu A$ 의 전류를 인가했을 때의 모습

- b. 뉴런에 전류를 주지 않은 채로 resting potential을 결정해보자. 이 관찰을 Goldman-Hodgkin-Katz voltage equation과 연 관지어 생각해보자.
- : 입력 전류를 0μA로 하고 resting potential을 결정해 보았다. 0.5~1mV 정도임을 확인할 수 있다.



- c. soduim의 conductance를 높이면 입력 전류 없이도 repetitive spiking을 관찰할 수 있다. 이 이유가 무엇일까?
- : soduim의 conductance가 높아지면 뉴런의 활성화 임계값이 낮아지기 때문이다.